

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】令和6年1月24日(2024.1.24)

【国際公開番号】WO2022/219760

【出願番号】特願2023-514259(P2023-514259)

【国際特許分類】

B 2 3 H 1/00(2006.01)

B 2 3 H 7/06(2006.01)

B 2 3 H 7/02(2006.01)

10

【F I】

B 2 3 H 1/00 B

B 2 3 H 7/06 C

B 2 3 H 7/02 R

【手続補正書】

【提出日】令和5年9月13日(2023.9.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

不揮発性メモリ114は、例えば、図示しないバッテリーでバックアップされるなどして、数値制御装置100の電源がオフされても記憶状態が保持されるメモリである。不揮発性メモリ114には、図示しないインタフェースを介して外部機器から読み込まれたプログラムや入力部71を介して入力されたプログラム、数値制御装置100の各部やワイヤ放電加工機200等から取得された各種データ(例えば、ワイヤ放電加工機200から取得した設定パラメータ等)が記憶される。不揮発性メモリ114に記憶されたプログラムや各種データは、実行時/利用時にはRAM113に展開されてもよい。また、ROM112には、各種のシステム・プログラムがあらかじめ書き込まれている。

30

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

前記加工条件変更部は、現在の加工工程が最終仕上げ加工のとき加工条件を変更しない、請求項1記載の数値制御装置。

40